



NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER

Títol del Màster: NANOCIÈNCIA Y NANOTECNOLOGIA

Programa oficial de Postgrau: Nanociència i Nanotecnologia

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, delegada del Consell de Govern, el 7 d'abril de 2006.

La Normativa va ser actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, delegada del Consell de Govern, el 14 de juny de 2007, el 14 de febrer de 2008 i, posteriorment, el 30 de juny de 2011.

ACCÉS

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 20

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

- Titulats universitaris oficials de grau, llicenciats, arquitectes o enginyers a les àrees científic-tecnològiques i de ciències de la salut.
- Titulats universitaris oficials de grau, diplomats o enginyers tècnics de les mateixes àrees que les citades anteriorment.
- Titulats oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, que faculti al país expedidor per a l'accés a estudis de màster.
- Estudiants amb un títol estranger d'un sistema educatiu aliè a l'EEES, no homologat, prèvia comprovació per part de la universitat de:
 - que el nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols;
 - que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a titulacions de postgrau.

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.

Termini de presentació de sol·licituds

El període per a presentar les sol·licituds per part de les persones interessades serà el fixat en els terminis establerts en el calendari.

Documents a adjuntar

El documents caldrà que es presentin abans que finalitzi el període de preinscripció corresponent.

- Documentació genèrica (*consulteu a l'apartat d'informació addicional*)
- Documentació específica:
 - CV complert
 - Expedient acadèmic
 - Carta de motivació
 - Acreditació del coneixement d'anglès



Lloc de presentació

La instància i la documentació s'haurà de presentar a la secretaria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.

- Direcció: Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26 43006 Tarragona
- Telèfon: 977 55 87 67
- Fax: 977 55 96 99
- Correu electrònic: secetseq@urv.cat
- Horari d'atenció: de dilluns a divendres d'11h a 13h

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels preinscrits es realitzarà, tenint en compte els criteris següents:

- Currículum de l'estudiant.
- Valoració de l'expedient acadèmic.
- Nivell de coneixement d'anglès

Si no es dona una situació d'insuficiència de places, l'òrgan de selecció podrà admetre als alumnes sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per:

- El/la coordinador/a de el màster.
- Un representant de cada grup d'investigació de la URV els membres de la qual participin significativament (>20 %) en els crèdits impartits en el màster.
- El/la cap de Secretaria, que actuarà com a secretari/a tècnic/a.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

La Secretaria del centre farà pública en els taulers d'avisos la llista d'alumnes admesos i no admesos; a més, es podrà consultar l'estat de la preinscripció a través de la web de la Universitat.

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als interessats sobre la sol·licitud d'admissió. Els alumnes rebran una notificació amb la seva admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.

Si un cop finalitzada la matrícula dels alumnes admesos han quedat places vacants, aquestes seran cobertes pels alumnes que han quedat en la llista d'espera prioritzada. Aquest procés es comunicarà individualment als alumnes afectats.

A partir de la data de publicació dels llistats d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs al Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

MATRÍCULA

La matrícula es durà a terme en els terminis establerts al calendari.